CLIPPEDIMAGE= JP363033174A

PAT-NO: _JP363033174A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63033174 A

TITLE: PRODUCTION OF TARGET FOR SPUTTERING

PUBN-DATE: February 12, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KEZUKA, HIROYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP61174944

APPL-DATE: July 25, 1986

INT-CL (IPC): B23K001/00; B23K001/20; C23C014/34

US-CL-CURRENT: 454/292

ABSTRACT:

PURPOSE: To solve the problems of contamination and wetting

property of a

target simultaneously by preliminarily coating a Cu-base alloy

contg. specific

metals onto joint surfaces at the time of joining a target

material and backing

plate by a bonding material.

CONSTITUTION: The Cu-base alloy 4 contg. at least one kind of

Co, Ni, and

Fe is coated by sputtering onto the respective joint surfaces of

the target

material 1 consisting of Pt and the backing plate 2 consisting of

a stainless

steel. The respective joint surfaces of the material 1 and plate

2 on which

the alloy 4 is coated are then joined by the bonding material 3

consisting of

Pb-Sn solder and In to form the desired target 5. The target for

sputtering

which obviates the contamination by the bonding material and is

satisfactorily

welded to the backing plate is thus obtd.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO& Japio

特開昭63-33174 (2)

為、Ni(パリアー層) + Cu(濡れ性改善層) の二層等の多層構造にしなければならないという 問題点がある。

そこで本発明は、ターゲット材料のバリアー層 及びパッキングプレートの濡れ性改善層を一層コ ーティングするだけでターゲットを作ろうとする ものである。

(問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するための本発明の技術的手 段は、ターゲット材料の接合面及びパッキングブ レートの接合面に、Cuを基合金としてこれにC r、Co、NI、Foの少なくとも一種を添加し て成る合金を、夫々コーティングし、然る後ター ゲット材料とパッキングプレートのコーティング した接合面をポンディング材にて接合して、ター ゲットを作るものである。

ターゲット材料及びパッキングプレートの接合 面にコーティングする合金を、Cu基合金として これにCr、Co、Nl、Faの少なくとも一種 を添加して成る合金とした理由は、Pb-Sn

直径 168m、厚さ10mのステンレス鋼より成るパ ッキングプレート2の接合面に、前記と同じ成分 組成及び厚さの合金(をスパッタリングによりコ - ティングし、然る後第1図cにしめす如くター ゲット材料1とバッキングプレート2に合金4を コーティングした接合面を、 Pb-Sn (半田) 及びInより成るポンディング材3にて接合して、 スパッタリング用ターゲット5を製造した。

こうして製造したこのスパッタリング用ターゲ ット5と従来例のスパッタリング用ターゲットに おけるターゲット材料1とバッキングプレート2 との接合部の内部組織を検査し、接合面積を線透 過試験にて測定した処、下記の表の右側に示すよ うな結果を得た。(以下余白)

(半田)、1 nのいずれのボンディング材に対し ても濡れ性が良く、ポンディング材の拡散を防止 できて、くわれることがないからである。

(作用)

このようにCuを基合金としてこれにCr、C o、Ni、Feの少なくとも一種を添加して成る 合金を、クーゲット材料及びパッキングプレート の接合面にコーティングした上で、両者をポンデ ィング材にて接合すると、前記合金層がポンディ ング材の拡散を防止するので、ターゲット材料の 汚染が防止され、また前記合金層はポンディング 材との濡れ性が良好であるので、ターゲット材料 及びパッキングプレートの接合が良好に行われる。

(実施例)

本発明のスパックリング用ターゲットの製造方 法の一実施例を図によって説明すると、第1図2 に示す如く直径 130 m 、厚さ 1.6 m の P に より成 るターゲット材料1の接合面に、下記の表の左階 に示す成分組成、厚さの合金4をスパッタリング によりコーティングし、また第1図bに示す如く

	ポンデ ィング 材	コーティング層		rt. Av. 10 100	接合图模
		成分组成 (wt%)	厚さ	内部組織	(%)
実施例 1	Pb-Sn	Cu-Fe10	10	が行が材の 放散無く満れ良好	95%以上
* 2	-	Cu-Cr10	•	•	•
- 3	•	Cu-Co15	•	•	•
- 4	•	Cu-Ni 10- Fe-5	•	•	•
- 5		Cu-Ni 10- Cr5	•	•	•
- 5	•	-1111K-u2 Co5	•	*	•
- 7	l n	Cu-Ni30	•	•	•
使来例 1	Pb-Sn	C u	•	ポンディン グ材の拡散 有り	•
2	1 n	NI	•	ポンディン ク材の潰れ が思い	接合不可

(発明の効果)

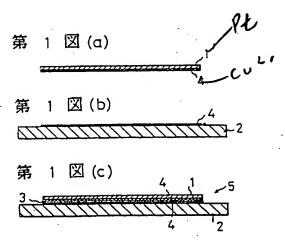
以上の説明で判るように本発明によるスパッタリング用ターゲットの製造方法によれば、ターゲット材やパッキングプレートの接合面にコーティングした合金層はボンディング材による拡散が無くボンディング材との濡れが良好であるので、ターゲット材料はボンディング材により汚染される

ことなく、バッキングプレートと良好に接合され て、面積の十分大きいスパッタリング用クーゲッ トが得られるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図a、b、cは本発明のスパッタリング用ターゲットの製造方法の工程を示す図、第2図は 従来の一般的なスパックリング用ターゲットの製 造方法を示す図である。

出願人 田中貴金属工業株式会社



2… バッキングブレート 3… ボンディング材

4…コーティング する合金

1…9-ゲット材料

5…本発明のスパッタリング用ターゲット

第 2 図

3